PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-254456

(43) Date of publication of application: 19.09.2000

(51)Int.CI.

B01D 61/18 B01D 39/14 B01D 39/16 B01D 63/14 B01D 69/12 B01D 71/68 B32B 5/24 B32B 7/02

(21)Application number: 11-065094

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

11.03.1999

(72)Inventor: OTANI SUMIO

OKADA HIDETAKA NISHIMURA MASATO

(54) MICRO FILTER FORMED FROM FIBER SHEET LAMINATE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a micro filter which is formed from a fiber-sheet laminate and used for filtering a liquid and also has both sufficient metal-ion capturing capability and sufficient fine-particle capturing capability for the application to semiconductor manufacture and also to provide such a micro filter having excellent chemical resistance. SOLUTION: This micro filter has within it, a laminate formed by laminating at least one fiber sheet layer having metal-ion capturing capability and at least one microporous filtration film layer to each other, wherein the microporous filtration film preferably has 0.02-0.2 μm pore size, the cation exchange capacity of the fiber sheet is preferably ≥0.2 meq/g, and each of the microporous filtration film and the base material of the fiber sheet preferably consists of any one of polysulfone, polyethersulfone and polyphenylenesulfone.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

Searching PAJ Page 2 of 2

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-254456 (P2000-254456A)

(43)公開日 平成12年9月19日(2000.9.19)

真フイルム株式会社内

弁理士 萩野 平 (外4名)

(74)代理人 100073874

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I					テーマコード(参考)		
B 0 1 D	61/18		В 0	1 D	61/18				4D006	
	39/14				39/14			K	4D019	
	39/16				39/16			Α	4F100	
								С		
63/14				63/14						
		審查請求	未請求	請求	項の数 5	OL	(全)	5 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特顧平11-65094	(71)	(71)出願人 000005201 富士写真フイルム株式会社						
(22)出顧日		平成11年3月11日(1999.3.11)	(72)	発明者	神奈川 大谷 神奈川	県南足 純生	柄市中	沼210和	-	
			(72)	発明者			麻布 2	丁目26	潘30号 富士写	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 繊維シートを積層した精密ろ過フィルター

(57)【要約】

【課題】 半導体製造用途に十分な金属イオン捕捉能力 と微粒子捕捉能力を合わせ持つ、液体をろ過するための 精密ろ過フィルターを提供する。また耐薬品性の優れた 精密ろ過フィルターを提供する。

【解決手段】 少なくとも一層の金属イオン捕捉機能を有する繊維シートと少なくとも一層の微孔性ろ過膜を積層して組込むことを特徴とする精密ろ過フィルター。該 微孔性ろ過膜の孔径が 0.02 μ m以上 0.2 μ m以下であり、該繊維シートの陽イオン交換容量が 0.2 m e q/g以上であることが好ましい。繊維シートの基体及び微孔性ろ過膜が、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、あるいはポリフェニレンスルホンのいずれかよりなることが好ましい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一層の金属イオン捕捉機能を 有する繊維シートと少なくとも一層の微孔性ろ過膜を積 層して組込むことを特徴とする精密ろ過フィルター。

【請求項2】 該微孔性ろ過膜の孔径が0.02μm以 上0.2μm以下であることを特徴とする請求項1記載 の精密ろ過フィルター。

【請求項3】 該繊維シートの繊維径が14μm以上3 5 μ m 以下であり、目付が 2 0 g / m² 以上 8 0 g / m ² 以下であることを特徴とする請求項 l 又は請求項 2 記 10 第二の目的は、液体をろ過するための耐薬品性の優れた 載の精密る過フィルター。

【請求項4】 繊維シートの基体及び微孔性ろ過膜が、 ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、あるいはポリフ ェニレンスルホンのいずれかよりなることを特徴とする 請求項1~3のいずれか1項記載の精密ろ過フィルタ

【請求項5】 ろ過フィルターがプリーツカートリッジ に加工されたことを特徴とする請求項1~4のいずれか 1項記載の精密ろ過フィルター。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液体のろ過に使用 する微孔性ろ過膜を用いる精密ろ過フィルターに関す る。詳しくは液体のろ過に使用する微粒子捕捉機能の他 に金属イオン捕捉機能を有する精密ろ過フィルターに関 する。

[0002]

【従来の技術】微孔性膜は電子工業用洗浄水、半導体製 造薬液、医薬用水、医薬製造工程用水、食品水等の液体 の濾過、減菌に用いられ、近年その用途と使用量は拡大 30 しており、特に粒子捕捉の点から信頼性の高い微孔性ろ 過膜が注目され多用されている。特開昭62-4991 2号公報にはスルホン化ポリスルホンを練り込んだポリ スルホン微孔性膜が記載されている。特開平1-188 538号公報には弗素樹脂系カチオン交換中空糸膜が記 載されている。また、特開平2-187136号公報に はポリオレフィン微孔性膜にキレート基を導入する方法 を開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】近年、半導体の製造に 40 おいては、それに使用できる純度が極めて高い超々純水 等を得るために、微粒子捕捉と同時にppm未満の濃度 で微少に存在する金属イオンをも同時に捕捉できるフィ ルターの出現が望まれている。金属イオン捕捉能力も有 し、酸、アルカリ及び酸化剤といった薬液に対する耐性 が強く溶出物の少ない精密ろ過フィルターが特に求めら れるようになっている。従来このような目的に対して、 **微孔性膜自身にイオン交換機能を持たせる試みが為され** てきた。しかしながら、このような微孔性ろ過膜に金属 イオン捕捉機能を付加する試みは、年々厳しくなる半導 50 が高くなる。しかし、一方ブリーツカートリッジに加工

体製造工程が求める微粒子捕捉性能と両立させることは 難しい。またイオン交換容量を十分に付与するには限界 があり、フィルターの目詰まり前にイオン交換能力のみ が飽和してイオン除去できなくなる。本発明は、上記機 能を同時に満足する精密ろ過フィルターを提供すること を技術的課題とするものである。具体的には、本発明の 第一の目的は、半導体製造用途に十分な金属イオン捕捉 能力と微粒子捕捉能力を合わせ持つ、液体をろ過するた めの精密ろ過フィルターの提供にある。また、本発明の

[0004]

精密ろ過フィルターの提供にある。

【課題を解決するための手段】本発明は、下記の手段に より上記の課題を解決した。

(1) 少なくとも一層の金属イオン捕捉機能を有する繊 維シートと少なくとも一層の微孔性ろ過膜を積層して組 込むことを特徴とする精密ろ過フィルター。

[0005]

【発明の実施の形態】本発明の精密ろ過フィルターに用 20 いられる微孔性ろ過膜は、平均孔径が 0.01 μ m以上 10μm以下の範囲にあるものがよい。好ましくは、 0. 45 μ m以上3 μ m以下であり、0. 45 μ m以下 が好ましい。或いは、好ましくは、0.02μm以上 $0.2 \mu m$ 以下であり、最も好ましくは、 $0.02 \mu m$ 以上0.1μm以下である。食品ろ過用途では、0.4 5μm以上3μm以下のものがよく使用され、半導体製 造工程で使用される微孔性ろ過膜は多くの場合孔径が 45 μ m以下のものである。半導体用途では、特に $0.02 \mu m$ 以上 $0.2 \mu m$ 以下のものが適している。 半導体の集積度が高くなるに従い、好ましく使用される 膜の孔径は小さくなっており、最も好ましくは、0.0 2μm以上0.1μm以下である。膜の素材は、使用す る薬液種にもよるが、耐熱性が高く耐薬品性が優れて溶 出の少ない膜素材であるポリテトラフルオロエチレン、 ポリ弗化ビニリデンの如き弗素樹脂類、及びポリスルホ ン、ポリエーテルスルホン及びポリフェニレンスルホン の如きポリスルホン系ポリマーがある。耐薬品性が優れ た膜素材としてはポリエチレンやポリプロピレンの如き ポリオレフィン膜がある。

【0006】微孔性ろ過膜は、みかけの体積に対する空 隙の割合(空隙率)が多いほうがろ過抵抗が少ないの で、空隙率は大きいことが好ましい。しかし、空隙率が 大きくなると膜の機械的強度は低下するので、膜素材や 膜厚さにもよるが、空隙率は50%以上88%以下が好 ましく、特に57%以上85%以下が好ましい。なかで もポリオレフィン膜やポリ弗化ビニリデン膜では5.7% 以上70%以下が好ましく、ポリスルホン系膜では75 %以上85%以下が好ましい。膜厚さは、厚くするほう が機械的強度が増し、同じ孔径ならば厚い方がろ過精度

すると組み込める膜面積が減少するという欠点がある。 またポリオレフィンやポリテトラフルオロエチレンの膜 では膜厚さ方向全体の孔径制御が難しくなるという問題 も生じる。従って、通常50μm以上200μm以下で あり、 60μ m以上 160μ m以下の厚さが好ましい。 ポリオレフィン膜では65μm以上90μm以下の厚み が特に好ましい。ポリ弗化ビニリデン膜では100μm 以上135μm以下が特に好ましい。また、ポリスルホ ン系膜では110μm以上145μm以下が特に好まし

【0007】微孔性ろ過膜は、金属イオン捕捉機能を有 する繊維シートと一緒に重ねてコンパクトなカートリッ ジの中に組込まれてろ過に供される。フィルターカート リッジには繊維シートとろ過膜をプリーツ状に折り束ね た構造のプリーツカートリッジと、複数個の平板型ろ過 ユニットを積層してなる平板積層カートリッジが知られ ている。プリーツカートリッジの構造の例が、特開平4 -235722号公報に記載されている。平板積層カー トリッジの構造の例は特開昭63-80815号公報に その一次側と二次側の両側を、ろ過膜を保護すると共に ろ過液を誘導する役割を有する繊維シートを重ねてプリ ーツし、カートリッジに収納される。一方、平板積層カ ートリッジでは一般的には繊維シートをろ過膜と重ねる 必要はない。通常ろ過膜の一次側には何もなく、ろ過膜 の二次側は射出成型されたプラスチック網目状構造物が 膜を支持するために設置されることが多い。このように 平板積層カートリッジでは繊維シートは通常使用しな 41

【0008】しかし、本発明においては金属イオン捕捉 30 機能を有する繊維シートを微孔性ろ過膜と重ねて、カー トリッジに組込むことが必要である。金属イオン捕捉機 能を有する繊維シートは、ろ過膜の両側に設置しても、 また片側だけに設置してもよい。イオン交換樹脂粒子を 含有する繊維シートを使用する場合は、繊維シートから の粒子脱落を防止するために、金属イオン捕捉機能を有 する繊維シートはろ過膜の一次側だけに用いることが好 ましい。プリーツカートリッジにおいても、一次側の繊 維シートは二次側よりも厚いものが使用できるので、一 次側に厚く従って金属イオン捕捉容量の大きい繊維シー 40 トを設置し、二次側には金属イオン捕捉機能を有しない 繊維シートを設置することにより、比較的安価で効果の 大きな構成にできる。

【0009】前記繊維シートの金属イオン捕捉機能は、 イオン交換基を導入した繊維を用いて不織布あるいは織 布をつくり、繊維シートとするか、イオン交換樹脂粒子 を不織布あるいは織布に保持させることにより、あるい はキレート基を導入した繊維を用いて不織布あるいは織 布をつくり繊維シートとすることにより達成することが できる。繊維シートにイオン交換基を導入する方法は、

たとえばポリプロピレンを芯成分とし、ポリエチレンを 鞘成分とする繊維を濃硫酸処理してスルホン酸基を導入 する方法が特開平6-207321号公報に、繊維の表 面に放射線照射して陽イオン交換基を有するモノマーを グラフト化する方法が特公平5-67325号公報など に記載されている。ポリオレフィン系不織布を希釈した 三酸化硫黄ガスでスルホン化する方法が特開平1-13 2042号公報に開示されている。また、スルホン化ポ リスルホン樹脂を紡糸することによって、あるいは極性 10 溶剤にスルホン化ポリスルホンを溶解した溶液に繊維を 浸漬し乾燥することによっても、イオン交換基を有する 繊維が得られる。イオン交換繊維を不織布にする方法は 例えば特開平9-75646号公報に記載されている。 イオン交換樹脂粒子を不織布に保持する方法は例えば特 開平1-132043号公報に記載されている。

【0010】金属キレートを形成するイミノジ酢酸基を 有する繊維、及び金属イオンを交換するスルホン酸基を 有する繊維は、たとえば東レよりそれぞれTIN-60 O及びTIN-100の品番で販売されている。金属イ 記載されている。プリーツカートリッジでは、ろ過膜は 20 オン交換基としてはスルホン酸基の他にカルボキシル基 も使用できる。耐薬品性の高い繊維シートの基体として は膜素材と同様に、ポリテトラフルオロエチレン (PT FE)、パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体 (PFA)、テトラフルオロエチレン/ヘキサフルオロ プロピレン共重合体(FEP)、エチレン/クロロトリ フルオロエチレン共重合体(ECTFE)やポリ弗化ビ ニリデンの如き弗素樹脂、ポリスルホン系樹脂やポリオ レフィンが好ましい。また、繊維シート基体の素材と微 孔性ろ過膜素材とは同一素材あるいは類似素材であると とが好ましい。

> 【0011】繊維シートは、織布あるいは不織布が用い られるが、特に不織布は金属イオン捕捉機能を付与しや すく安価であることから好ましい。使用する繊維シート の繊維径は10μm以上50μm以下のものが使用でき る。繊維径が太いほうが腰が強く強度のあるシートにで きる。しかし、一方太すぎるとシートの目が粗くなりす ぎゴワゴワして加工が難しくなる。従って、好ましくは 14μm以上35μm以下の繊維がよく、特に好ましく は17μm以上25μm以下のものがよい。繊維シート の目付は、大きくするとイオン交換(イオン捕捉)容量 が増加し、機械的強度も大きくなって好ましいが、一方 カートリッジに組み込める膜面積の減少を招くという大 きな障害を生じる。従って、目付は20~80g/m² が好ましく、特に30~60g/m'が好ましい。繊維 シートのイオン交換容量は、大きければ大きいほど長期 間フィルター交換なしに使用できるので好ましい。半導 体薬液ろ過用途では0.2meq/g以上の陽イオン交 換容量をもつ繊維シートが好ましい。特にlmeq/g 以上のものが好ましい。

50 【0012】以上述べた本発明の実施の形態から、本発

明及びその実施態様をまとめると次のとおりである。

- (1)少なくとも一層の金属イオン捕捉機能を有する繊 維シートと少なくとも一層の微孔性ろ過膜を積層して組 込むことを特徴とする精密ろ過フィルター。
- (2)該微孔性ろ過膜の孔径が0.02μm以上0.2 μm以下であることを特徴とする前記(1)記載の精密 ろ過フィルター。
- (3) 該微孔性ろ過膜の空隙率が57%以上85%以下 であることを特徴とする前記(1)又は(2)記載の精 密ろ過フィルター。
- (4) 該微孔性ろ過膜の膜厚が60μm以上160μm 以下であることを特徴とする前記(1)~(3)のいず れか1項記載の精密ろ過フィルター。
- (5)該繊維シートの繊維径が14μm以上35μm以 下であり、目付が20g/m'以上80g/m'以下で あることを特徴とする前記(1)~(4)のいずれか1 項記載の精密ろ過フィルター。
- 【0013】(6)該繊維シートの陽イオン交換容量が 0.2meq/g以上であることを特徴とする前記
- (5)記載の精密ろ過フィルター。
- (7)繊維シートの基体及び微孔性ろ過膜が、ポリスル ホン、ポリエーテルスルホン、あるいはポリフェニレン スルホンのいずれかよりなることを特徴とする前記
- (1)~(6)のいずれか1項記載の精密ろ過フィルタ
- (8)繊維シートの基体及び微孔性ろ過膜がポリ弗化ビ ニリデンよりなることを特徴とする前記(1)~(6) のいずれか1項記載の精密ろ過フィルター。
- (9) 繊維シートの基体及び微孔性ろ過膜がポリオレフ ずれか1項記載の精密ろ過フィルター。
- (10) 繊維シートの基体が、ポリテトラフルオロエチ レン、パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体あ るいはテトラフルオロエチレン/ヘキサフルオロプロピ レン共重合体のいずれかよりなり、微孔性ろ過膜がポリ テトラフルオロエチレンよりなることを特徴とする前記 (1)~(6)のいずれか1項記載の精密ろ過フィルタ
- 【0014】(11)繊維シートがイオン交換基を有す 項記載の精密ろ過フィルター。
- (12) 繊維シートがイオン交換樹脂粒子を含有すると とを特徴とする前記(1)~(10)のいずれか1項記 載の精密ろ過フィルター。
- (13)繊維シートがキレート基を有する繊維よりなる ことを特徴とする前記(1)~(10)のいずれか1項 記載の精密ろ過フィルター。
- (14) 繊維シートが不織布であることを特徴とする前 記(1)~(13)のいずれか1項記載の精密ろ過フィ ルター。

(15) 該キレート基がイミノジ酢酸基であることを特 徴とする前記(1)~(13)記載の精密ろ過フィルタ

【0015】(16)該イオン交換基がスルホン酸基あ るいはカルボキシル基であることを特徴とする前記(1 1)又は(12)記載の精密ろ過フィルター。

- (17) 少なくとも10%以上、スルホン化ポリスルホ ン繊維を含有する繊維シートを用いることを特徴とする 前記(11)記載の精密ろ過フィルター。
- 10 (18) ろ過フィルターがプリーツカートリッジに加工 されたことを特徴とする前記(1)~(17)のいずれ か1項記載の精密ろ過フィルター。
 - (19) ろ過フィルターが平膜積層型カートリッジに加 工されたことを特徴とする前記(1)~(17)のいず れか1項記載の精密ろ過フィルター。

[0016]

【実施例】以下実施例により本発明を具体的に説明す る。ただし本発明はこの実施例のみに限定されるもので はない。

20 【0017】実施例1

ポリスルホンの繰り返し単位に対して約1個のスルホン 酸基をもつスルホン化ポリスルホンをN-メチルピロリ ドンに溶解する。この液に目付30g/m²のポリプロ ピレン不織布(繊維径17ミクロン)を浸漬したのち、 引き上げて乾燥した。このようにしてできた不織布の目 付は50g/m'になっていた。富士写真フイルム製ポ リスルホンミクロフィルターSE-10(孔径0.1ミ クロン、膜厚さ135ミクロン、空隙率78%)の両側 に上記不織布を重ねてプリーツ加工し、10インチサイ ィンよりなることを特徴とする前記(1)~(6)のい 30 ズのプリーツカートリッジに組み込んだ。このフィルタ ーで塩化第一鉄1000ppb濃度の水溶液20リット ルを毎分10リットルの流量で10分間循環ろ過する と、液中の塩化鉄濃度は10ppb未満に低下してい た。本フィルターを半導体製造装置の超純水ライン、弗 酸系ライン及び塩酸過水系ラインに設置したところ、設 置前に比べて製品歩留まりが4%向上して65%に改善 できた。

【0018】実施例2

東レ製陽イオン交換繊維TIN-100(繊維径40ミ ることを特徴とする前記(1)~(10)のいずれか1 40 クロン、イオン交換容量3meg/g)を35部、芯が ポリプロピレンで鞘がポリエチレンの結着繊維(繊維径 24ミクロン) 65部からなる不織布(目付45g/m ')を一次側に、次にポリエチレン微孔性膜(アクゾノ ーベル製、孔径0.1ミクロン、厚さ75ミクロン、空 隙率61%)、そして膜の二次側にポリプロピレン不織 布(三井石油化学製シンテックスPK-110)を重 ね、プリーツ加工して10インチのプリーツカートリッ ジに組み込んだ。とのフィルターで塩化第一鉄1000 ppb濃度の水溶液20リットルを毎分10リットルの 50 流量で10分間循環ろ過すると、液中の塩化鉄濃度は1

特開2000-254456

8

0ppb未満に低下していた。

[0019]

【発明の効果】本発明の精密ろ過フィルターは、高い金属イオン捕捉能力と微粒子捕捉能力とを有するため、液体のろ過に用いた際に、超純水や薬液中の微粒子と金属イオンを同時に除去できる。このため、このフィルター*

*を用いると、電子工業用洗浄水、半導体製造薬液、医薬 用水、医薬製造工程用水、食品用水のための純水や超純 水を容易に得ることができる。特に半導体製造工程に本 フィルターを使用すると、製品歩留まりを大幅に向上す ることができる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
B 0 1 D	69/12		B 0 1 D	69/12		
	71/68			71/68		
B 3 2 B	5/24	1 0 1	B 3 2 B	5/24	101	
	7/02			7/02		

(72)発明者 西村 正人

東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士写 真フイルム株式会社内 Fターム(参考) 4D006 GA07 HA42 HA71 MA03 MA06

MA22 MA24 MA31 MB11 MB15 MC22 MC23 MC29 MC30 MC61 MC62X MC63 NA01 NA64 PA01 PB02 PB70 PC02 PC11 PC42

4D019 AA03 BA13 BB02 BB03 BB08 BB10 BC04 BD01 CA02 CB03 DA03

4F100 AH04 AK07 AK54B AK55

AK55B AK55K AL07 AR00A

AR00C BA02 BA03 BA06

BA10A BA10C DG01A DG01C

DG15 DJ10B EJ39 EJ82

GB56 JB01 JD01 JD14 JM02B

YY00A YY00C